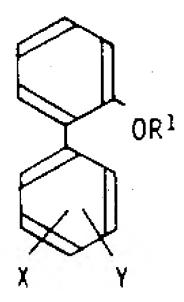
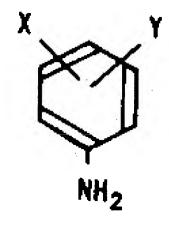
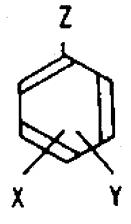
BIPHENYL D	ERIVATIVE
Patent Number:	· JP57098228
Publication date:	1982-06-18
Inventor(s):	NODA KANJI; others: 08
Applicant(s):	HISAMITSU PHARMACEUT CO INC
Requested Patent:	☐ <u>JP57098228</u>
Application Number	: JP19800175055 19801210
Priority Number(s):	
IPC Classification:	C07C39/15; C07C39/367; C07C43/205; C07C43/225
EC Classification:	
Equivalents:	
	Abstract
when both X and Y EXAMPLE:2-Metho USE:An antimicrobi inflammatory and at PROCESS:The condiazotized and coupalkoxyhalogenoben	compound of formulal(R<1> is H, aryl or lower alkyl; X and Y are H, CH3, halogen or CF3, except are H, and either one of X and Y is H, the other being 4'-bromo, 4'-chloro or 2'-fluoro). (xy-4'-fluorobiphenyl). (all agent and an intermediate for a biphenylylacetic acid derivative having the analgesic antinitipyretic actions. (a) An aniline derivative of formula II is pled with anisole. (b) A halogenobenzene derivative of formula III (Z is halogen) is reacted with an ozene derivative in the presence of a metallic complex. (c) The compound of formula III is condensed exanone and then converted into an aromatic compound.
	Data supplied from the esp@cenet database - I2









(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—98228

⊕Int. Cl.3		識別記号	厅内整理番号	砂公開 昭和57年(1982)6月18日
C 07 C	39/15		6742—4H	
	39/367		6742-4H	発明の数 1
	43/205		7419—4H	審査請求 未請求
	43/225		7419—4H	
# A 61 K	31/045	ADZ	6408-4C	
	31/085	ADZ	6408-4C	
C 07 C	59/52		7188—4H	
	59/56		7188—4H	
	59/64		7188—4H	(全 6 頁)

分ピフエニル誘導体

②特 願 昭55-175055

②出 願 昭55(1980)12月10日

⑫発 明 者 野田寛治

筑紫野市大字常松320番地の93

⑫発 明 者 中川晃

鳥栖市藤木町970番地の11

@発 明 者 宮田悟

鳥栖市西田町103番地

@発 明 者 野口和喜

小郡市小板井146の2

⑪出 願 人 久光製薬株式会社

鳥栖市田代大官町408番地

最終頁に続く

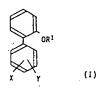
明 細 書

1. 発明の名称

ピフェニル誘導体

2.特許請求の範囲

一般式(1)



(式中、 R¹は水素原子、 フリール基又は低級 アルキル基を、 X 及び Y は相互に独立 して水素原子、メチル基、ハロゲン原子又はトリフルオロメチル基を意味する。 但し、 X , Y が共に水素原子の場合及び X , Y の一方が水素原子の時、他方が 4'ープロム, 4'ークロル, 2'ーフルオロ基である場合を除く)で表わされるピフェニル誘導体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は一般式(1)



(式中、 R'は水素原子, アリール茶又は低級 アルキル茶を、 X 及び Y は相互に 独立して 水素原子, メチル茶, ハロゲン原子 又は トリフルオロメチル茶を 聴する。 但し X , Y が共に 水素原子の場合及び X , Y の一方が 水素原子の 時代 で表 かる 場合を除く) で 表わされる ビフェニル誘導 体に関するものである。

前記一般式(!)で表わされる本発明の化合物は文献未載の新規化合物であり、それ自体にも抗菌作用等の类理作用を有する。又本発明の化合物は類者な額角作用、抗炎症作用、解熱作用を有するビフェニリル酢酸誘導体の重要な中間体として産業上有用な化合物である。

前紀一般式(I)における R¹及び X 、 Y について更に具体的に説明すると、 R¹の低級 T ルキル禁はメチル基、エチル基、 n ープロビル基、イソプロビル基を、 X 及び Y のハロゲン原子は弗茨原子、塩素原子、臭素原子又は沃素原子を意味する。

本発明者等は先に強力な鎮痛作用、抗炎症作用及び解熱作用を有し且つ副作用の少ない化合物を求めて鋭き研究した結果、ピフェニル誘導体特に2ーアルコキシー3ーピフェニリル酢酸誘導体が顕著な鎮痛作用、抗炎症作用、解熱作用を有し、しかも胃腸管障害等の副作用が非常に少ないという事を見い出し特許を受けるべく既に出願中である。

一般式(1)で表わされるビフェニル誘導体は消炎、 鎮痛剤として産業上有用な化合物である前記一般 式(11)で表わされるビフェニリル酢酸誘導体の中間 体として重要な化合物である。

本発明の化合物(I)を経て2ーアルコキシー3ービフェニリル酢酸誘導体(II)に至る反応経路は下記の式で示される。

- ルを反応させ次いで所望により脱メチル化する 方法。

但し、X, Yは前記と同じ意味を表わす。 製造法 2

一般式ので表わされるハロゲノベンゼン誘導体とオルトーアルコキシハロゲノベンゼン誘導体とを金銭錯体の存在下に反応させ所望により脱アルキル化する方法。

(式中、 R²は水業原子又は低級アルキル基を、又 R¹及び X 、 Y は削記と同様の意味を有する)。

次に本発明の化合,物の製造法について説明する。本発明の化合物は下記に示す製造法によって製造する事ができるが勿論これらの製造法は一例にすぎず当然他の化学的類似法によっても製造できるものである。

製造法1

一般式⑪で表わされるアニリン誘導体とアニソ

但し、 Z はハロゲン原子を、 R¹、 X 、 Y は前記 と同じ意味を扱わす。

製造法 3

一般式ので表わされるハロゲノベンゼン誘導体と2ークロルシクロヘキサノンとを縮合させ次いで芳香化する方法。

但し、 2 はハロゲン原子を、 X 、 Y は前記と同じ意味を表わす。

製造法 4

一般式ので表わされるハロゲノベンゼン誘導体と一般式ので表わされる2ーアルコキシシクロへキサノンとを縮合させ次いで脱水後芳香化する方法。

phine) palladium (II)], [palladium Tetra Kis (triphenyl phosphine] 等の存在下グリニャール反応により製造法 1 で示した方法と同様の方法で脱てルキル化するものである。グリニャール反応は無水のエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン等の高媒中 1 0-2-1 0-3 モル系の触媒の存在下にハロゲン化物にグリニャール試薬を商下し、2~20時間室温で撹拌するか又は選流すればよい。

製造法3で示される方法は一般式ので示される ハロゲノベンゼン誘導体と2ークロルンクロへキ サノンとを脱水したエチルエーテルあるいはテト ラヒドロフラン等のエーテル系名媒中グリニヤー ル反応し得られた2ー置換フェニルシクロへキサ ノンを無水酢酸及び酢酸中硫酸と反応させ芳香化 し次いで加水分解するものである。

製造法 4 で示される方法は一般式ので示される ハロゲノベンゼン誘導体と 2 ー アルコキシシクロ ヘキサノンとを無水エチルエーテル, テトラヒド ロフラン等のエーテル系俗媒中、グリニヤール反 応し、得られた 2 ー アルコキシシクロヘキサノー 但し、 Z はハロゲン原子を、 R¹及び X , Y は前記と同じ意味を表わす。

次に、当該製造法について更に具体的に説明する。

製造法1で示される方法は一般式 側で示されるフェリン誘導体を低温下好ましくは5°~~5 でにてジアゾ化し水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のフルカリ金属水酸化物あるいは酢酸ナトリウム等を用いてアニソールとカップリングを行なたまり得られた2ーメトキシビフェニル誘導体(1)を臭化水素酸あるいは酢酸一臭化水素酸のより脱メチル化するものである。

製造法2で示される方法は一般式Mので示される ハロゲノベンゼン誘導体とオルトーアルコキシハ ロゲノベンゼン誘導体とをバラジウムあるいはニ フケル等の金属ホスフィン錯体例えば (Dichloro [1,3-bis(diphenyl phosphino) propane] Nickel(II)}, {[Iodo(p-fluorophenyl) bis(triphenyl phosphine) palladium(II)]}, [Iodo(phenyl) bis(triphenyl phos-

ル誘導体を硫酸、パラトルエンスルホン酸等の脱水剤を用いて脱水し、2ーアルコキンシクロヘキセン誘導体とした後、気相又は液相中でパラジウム又は白金触媒存在下に200~400℃の温度で接触脱水素することにより芳香化するか又はイオウ、白金、セレン等の脱水素剤の存在下加熱することによって芳香化するものである。

以下に実施例及び参考例を示し、本発明を更に 2 2 2 2

実施例1

pーフルオロアニリン4009に水268 mlを加えた却して&塩、酸533 mlを加えた。この溶液に水640 mlに亜硝酸ナトリウム2619 を溶かした溶液を撹拌しながら5 で~-5 でにて 後 を 放けした。 適下 を でした。 では 更に 15 時間 撹拌し 徐々に 変留 した。 反応終了を は 機相を 減圧下に 蒸留 しまいて 得られた 油状物をイソプロビルエーティルを除いて 得られた 油状物をイソプロビルエーテ

ルー石油エーテルから再結晶して無色ブリズム晶の 2 - メトキシー 4'ーフルオロビフェニル 1 3 3 9 を得た。

この物質の融点及びマススベクトルの親イオンは次の通りであった。

融 点: 64~65℃

マススペクトルの親イオン (m/e):· 202

実施例2

2 ーメトキシー 4'ーフルオロビフェニル1009 を酢酸370 Wに溶解した溶液に47%臭化水素酸560 Wを加え撹拌下15時間湿流した。反応は了後、イソブロビルエーテルにて抽出し充分水洗いした後エーテル層を碳酸マグネシウムにて脱水しエーテルを留去して符られた油状物をイソブロビルエーテルー石油エーテルから再結晶して無色ブリズム晶の2ーヒドロキシー 4'ーフルオロビフェニル709を得た。

この物質の融点、赤外線吸収スペクトル及びマ ススペクトルの観イオンは次の通りであった。

着させジクロルメタンー n ー ヘキサン (2:)) で 流出させて得られた油状物をイソプロビルエーテルー石油エーテルから再結晶させて無色 ブリズム晶の 4 ー フルオロー 2 ーヒドロキンピフェニル3.5 9 を得た。

この物質の触点は次の通りであった。

融 点: 46~47℃

実施例 4

pーブロムフルオロベンゼン39を無水エチルエーテル20元に合解しこれに金属マグネシウム450元を加え加熱して溶解させグリニャール試薬を作った。別にオルトーブロムアニソール49を脱水エチルエーテル20元に溶解しこれに{Dichloro((1,3-diphenyl phosphino) propane] Nickel([])}20号を加え窒素ガス芬囲気中で先のグリニャール試薬を満下し、20時間還流した。反応終了後5系硫酸50元を加えエーテル50元で抽出した。エーテル簡は水洗いした後硫酸マグネシウムで脱水しエーテルを減圧下に留去して得た油状物をシ

胶 点: 46~47℃

赤外線吸収スペクトル vOH : 3 2 9 0 cm⁻¹

マススペクトルの親イオン (m/e): 188

実施例3

リカゲルを充填したカラムに吸着させ塩化メチレンー n ー へ キサン (1:1) で流出して得られた油状物をイソプロピルエーテルー石油エーテルから再結晶して無色ブリズム晶の 4 ー フルオロー 2 ーメトキンピフェニル 1.5 9 を得た。

実施例 5

2 - メトキシー1 - (4'ーフルオロフェニル)
- 1 - シクロヘキセン4.0 gにイオウ末1.7 gを加えて210 Cにて4時間加熱した。冷後へどゼンで希釈し、炭酸ナトリウム水溶液と水とで順と、洗浄後水分と溶媒を留去し残留物を真空蒸留して 伊た油状物をイソプロビルエーテルー石油エーテルから再結晶して無色プリズム晶の4'ーフルオロース・トキンビフェニル2.1 gを得た。

実施例 6

反応整媒に [Iodo (phenyl) bis (triphenyl phosphine)
palladium (II)] を用いて実施例 5 と阿様の方法にて
グリニヤール反応を行ない同様に 4 ーフルオロー

2-メトキシビフェニルを合成した。

参考例 1

無水のテトラヒドロフラン45 wに p ーブロムフルオロベンゼン109, マグネシウム1379 を加え加熱してマグネシウムを溶解させた。 反 を放け冷却した2ークロルシクロへキサノン7.55 なけ で 30分投件し更に6時間 選流した。 反応 液 は で 30分投件し更に6時間 選流した。 反応 液 は 冷却後5% 塩酸50 wを加えた後エチルエーテル を 1 は で かんにて 脱水した 後エーテルを 1 ません アフムにて 脱水した 後エーテルを 1 ません アフムにの 2 ー (4 ーフルオロフェニル) シクロヘキサノン6.69 を 得た。

この物質の触点及び赤外線吸収スペクトルは次 の通りであった。

脏 点; 61~62℃

赤外線吸収スペクトル vc=0 : 1700 cm⁻¹

実施例1~6及び参考例1~3の方法に準じて次の化合物を得た。

3-トリフルオロメチルフェニルー2-ヒトロ キシビフェニル

4-トリフルオロメチルフェニルー2-ヒドロ・ ・ キシビフェニル

4-トリフルオロメチルフェニルー2-メトキ シピフ:エニル

豁考例 2

参考例:

2 - メトキシー 1 - (4'-フルオロフェニル) - 1 - シクロヘキサノール 5 9 をベンゼンコ 0 0

2',4'ージフルオロフェニルー2ーヒドロキシビ フェニル

2,4 ージフルオロフェニルー2ーメトキシビフ

4'-メチルフェニルー2-ヒドロキシビフェニ

4 - メチルフェニルー 2 - メトキンピフェニル 2',6' - ジクロルフェニルー 2 - メトキンピフェ ニル

2',6'ージクロルフェニルー2ーヒドロキシビフ : ニル

第1頁の続き

⑦発 明 者 井上寿孝 大川市北酒見947

②発 明 者 辻正義 鳥栖市蔵上町26-1

②発 明 者 青木哲雄 佐賀県三養基郡基山町大字小倉 668-2

②発 明 者 溝口威伸 鳥栖市桜町1175の3番地

②発 明 者 井出博之 福岡市中央区平尾4丁目10の11

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
Остига				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.